

第 13 回日本磁気科学会研究会 -----第 4 回高分子・材料プロセス分科会-----
第 2 回界面磁気科学シンポジウム

「機能発現・向上に向けた物質異方性制御」

主催 日本磁気科学会 高分子・材料プロセス分科会
共催 日本磁気科学会 界面磁気科学シンポジウム実行委員会
協賛 応用物理学会, 高分子学会, 日本化学会
日時 平成 25 年 7 月 22 日(月)13:00～
開催場所 首都大学東京南大沢キャンパス 国際交流会館内大会議室
住所 八王子市南大沢1-1
交通 京王相模原線 南大沢駅下車徒歩約 15 分

プログラム

13:00-13:05	あいさつ	首都大学東京 山登正文
13:05-13:55	「層状化合物-色素複合体の異方性と光機能」	
		首都大学東京 高木慎介
14:00-14:50	「液晶性ポリエステルを一成分とするブロック共重合体のマイクロ相分離構造」	
		東京工業大学 戸木田雅利
15:10-16:00	「液晶の異方的構造の活用による機能材料構築」	
		東京大学 加藤隆史
16:05-16:55	「磁場による高分子ゲルの異方性発現と制御」	
		横浜国立大学 山本勲

参加費 無料

問い合わせ先 首都大学東京大学院都市環境科学研究科分子応用化学域
山登正文(首都大学東京)
TEL:042-677-1111(内線 4835)
e-mail:yamato-masafumi@tmu.ac.jp